

E-GUN 標準製程說明書

目前已建置之製程

建置日期：97.04 月

修正日期：97.04 月

最近一次更新日期：113.05 月

蒸鍍金屬	Ti, Al, Ni
基礎真空(base pressure)	3E-6
蒸鍍時間	1 小時
蒸鍍速率	3A/sec
蒸鍍功率	20~40%(Emission power)
蒸鍍厚度	Ti, Al < 7.5kA, Ni < 1kA
金屬片電阻值	74.6m 歐姆